# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

<sup>7</sup> ,	,		
,			•
•			
	÷		
	* )	•	
	*		•
		•	
			٠.
		•	

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

003971369

WPI Acc No: 1984-116913/ 198419

XRAM Acc No: C84-049317 XRPX Acc No: N84-086313

Toner mfr. for developing electrostatic latent image - by dispersing hydrophobic positively charged silica powder, resin monomer and initiator in medium contg. negatively charged silica powder

Patent Assignee: CANON KK (CANO )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 59053856 A 19840328 JP 82164574 A 19820921 198419 B

Priority Applications (No Type Date): JP 82164574 A 19820921

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 59053856 A 14

Abstract (Basic): JP 59053856 A

Toner materials contain hydrophobic, positively charged silica fine powder, a synthetic resin monomer and a polymerisation initiator. These materials are dispersed in a medium which contains hydrophilic, negatively charged silica fine powder and which is hardly compatible with the above monomer. Then, suspension polymerisation is carried out.

The pref. ratio of the hydrophobic, positively charged silica fine powder and the monomer is 50 wt% or less, more pref. 10-0.1 wt%: 100 wt%. That of the hydrophilic, negatively charged silica fine powder and the monomer is 10 wt% or less, more pref. 5-0.1 wt%: 100 wt%.

The invention produces new, negatively charged toner for developing electrostatic latent images. Grain size distribution is narrow and toners produced have proper grain size and good fluidness, and furthermore, produces high quality images.

0/0

Title Terms: TONER; MANUFACTURE; DEVELOP; ELECTROSTATIC; LATENT; IMAGE; DISPERSE; HYDROPHOBIC; POSITIVE; CHARGE; SILICA; POWDER; RESIN; MONOMER; INITIATE; MEDIUM; CONTAIN; NEGATIVE; CHARGE; SILICA; POWDER

Derwent Class: A89; G08; P84

International Patent Class (Additional): G03G-009/08

File Segment: CPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): A10-B05; A12-L05C; G06-G05

Plasdoc Codes (KS): 0008 0231 2066 2083 2106 2557 2572 2651 2808

Polymer Fragment Codes (PF):

\*001\* 014 031 04- 347 393 512 532 536 575 592 593 658 659 679 691 725

<u>.</u>			
	9. V		
	19,		
		÷	
·**			

### 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭59-53856

①Int. Cl.<sup>3</sup> G 03 G 9/08 識別記号

庁内整理番号 7265-2H 砂公開 昭和59年(1984) 3 月28日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 14 頁)

⊗トナーの製造方法

20特

願 昭57-164574

魯出

願 昭57(1982)9月21日

砂発 明

明 者 髙木誠一

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内 砂発明 者 兵主善彦

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内

砂出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3-30-2

砂代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 超 欄

1. 発明の名称

トナーの製造方法

2. 停許請求の範囲

融水性正常電性シリカ級粉末と合成樹脂単低体と直合開始剤とを含有するトナー材料を、親水性負帯電性シリカ級粉末を含有し、前配単量体とほとんど相応しない分散媒中に分散させて 歴期直合する工程を有するトナーの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

木発明は、舒耀荷像等を現像する為のトナーの製造方法に関する。

従来、トナーは一般に熱可懷性相節中に着色 別、その他縁加別を形験混合し、均一に分散し た後、被粉砕袋雛、分級機により、所なの粒径 を有するトナーを製造してきた。との製造はは かなり優れたトナーを製造し得るがある類似範囲 限がある。すをわち、トナー用材料の選択範囲 にある他の制限がある。たとえば側脂類科分散 体が充分に脆く、経済的に可能な製造速度で最

孙周昭59-53856(2)

合を適当にコントロールすること、あるいは架 緩視などを使うことによつて熱定療特性の優れ たトナーを得ることができる。

融機度合は前記安定剤の選択の他に機作が大切な条件であり、粒子の大きさ、及び乗合の安定性がとればよつて決定される。低速機律では

増すために NaCe, Na.SO, などの職界質を添加する方法等が採られている。

しかしながらとれらの方法においても、トナーとして満足する粒径、すなわち個数平均径10 a~20 g位の微翻な粒子を得ることはかかしい。それは、結局、合一をふせぐ方法がじゅうがんではないからである。また、東合性がよいの組み合わせにおいる。まなと無機質分散剤との組み合わせに有機のチオン性環合性単数体を放射を放射を変換がある。なかにより変換がによりでニオンに相にしている。

一方無機双分散射は取合性単操体粒子と反対 の帯はを有し、このため、取合性単是体粒子の 数面をイオン的を強固な結合により完全に均一 に被優して合一を妨ぎ、個数平均径が10~20 a位の微粒子を初る方法が提案されている。

この方法に無機関分散例だ、アニオン性としてコロイダルシリカ(SIO<sub>x</sub>),ペントナイト(SiO<sub>x</sub>) Ad<sub>q</sub>O<sub>a</sub>)などを用い、カチオン性として酸化アル ゲル化を超し戦合体粒子が得られない。一方高 環境律では小さな粒子堡の戦合体粒子が得られ るが、機律狭限への混気の私入のため酸素がラ ジカルの禁止作用をもつので南合収名の低下及 び度合展の低下が認められる。

これに関連して、放比(双合性単独体:水の比)の側距があり、通常は1:5~1 8の軽明であり、水が少なくモノマー繋が多くなるとゲル化して失敗し易い。又便して、粒径分布の螺が広い。

一方、従来の影胸底合方法によつでは、工業的に30月以下の重合体粒子を得るのは非常と、現象に関機であった。即ちこれらは煮合の進行になった。即ちこれらはだいに増すと、教子の指揮し、程序しても粒子側がのたかできず、粒子径が大きくなの対象を防ぐためになって、からに動物が用いられる。 媒体の精乳を増してからに動物が用いられる。 媒体の精乳を増してからためクリコール、グリモリンをどを添加する方法、水と粒子側の外面線力を

ミ(Acoo。)などを用いる。そしてとれらが最終的に得られるトナー微粒子の表面を完全にかかっているのである。ところが、トナーとして満足するためには、単線骨能などにより負あるいは正に適当機の骨難をしなければならない。

コロイダルシリカは、それ自体強く負に背返するため、負帯観のトナーを得ることができる。しかし酸化アルミ (Ae,Oa) は、水中では、かなり強く正帯減となるが、乾燥してトナーとして得るとき、正帯電はひじように小さく、実用上個額であつた。

そとで本発明の目的は、かかる殷欄雇合によるトナーにおいて、かかる欠点を解决したトナーの製造方法を提供するものである。

すなわら、本発明は、 負借 化性の新規なる静 唯荷便規律用トナーを提供するものである。

さらに本発明は、粒度分布がせまく、適当な 粒径をもつトナーの関治方法を提供するもので ある。

さらに本発明は、雄動性が良く、兩像性のす

特開昭59-53856(3)

ぐれた静堪荷像現像用トナーを提供するもので ある:。

すなわち、線水性正確性シリカ類形末は、 単量体系中に分散させると容易に分散し、分散 は中にかかる単量体系を脳測しても、まつたく、 分散媒中には川てこない。そこでかかる分散は 中に親水性負帯電性シリカ微粉を正帯電性シリカ 数形状と、分散媒中の親水性医帯電性シリカ 数末が静電気的引力により結合し、腫瘍を が成状性負帯電性シリカ酸粉末が強固に が取水性負帯電性シリカ酸粉末が強固に が取水性負帯電性シリカ酸粉末が強固に が取水性負帯電性シリカ酸粉末が強固に が取水性負帯電性シリカ酸粉末が強固に がいる。そのため腫瘍粒子の合一が移易に得 に被覆する。そのため腫瘍粒子が容易に得 れる。

NHCH'a! (OCH')

H'C'OCOCH'CH'UHCH'CH'UHCH'CH'UHCH'CH'B! (OCH')

H'C'OCOCH'CH'UHCH'CH'UHCH'CH'CH'B! (OCH')

H'UC'OCOCH'CH'UHCH'CH'UHCH'CH'B! (OCH')

H'UCH'CH'UHCH'CH'UHCH'CH'CH'B! (OCH')

H'UCH'CH'UHCH'CH'CH'B! (OCH')

H'UCH'CH'CH'B! (OCH')

H'UCH'CH'CH'B! (OCH')

或いはポリアミノアルキルトリアルコキンシランなどが挙られ、これらは1歳または2類以上の混合系で用いてもよい。

糠水化設面処理剤として、例をばシラン系カンプリング剤、チョン系カンブリング剤などがある。具体的には次のようなものである。

rークロロプロピルトリメトキシシラン CeC.H.st (OCH,), ピニルトリクロルシラン CH=CHSICe,

ピニルトリエトキシシラン

CHNIICHCHCHCHSI (OCH.),

とのようだして得られたトナーは旅動性が良く、役職が均一で、面優性も良好である。

単機体系に含有する線水性正循磁性シリカ熱 初末性単性体100度角部に対して50度機個 以下が好ましく、10~01度角部がより好ま しい。又、分散鉄中に含有する親水性負借似性 シリカ競粉末は、単量体100度機関に対して 10度量間以下が好ましく、5~01度最高が より好ましい。

本発明に用いられるシリカ級粉末に、一般的な正希は性表的処理剂と破水化製的処理剂を低意に使うことができる。正情保性表面処理剤として例をは、一般式 XmSiYn で契わされるものがある。ことでX はアルコキン はまたはクロル原子。 m ;1 又は 2 又は 3 。 Y は 1 板~ 3 段 アミノ基を有する災化水業者。 n ;3 又は 2 又は1。具体的には次のようなものがある。

CH,

H<sub>i</sub>N-CH<sub>i</sub>CH<sub>i</sub>NHCH<sub>i</sub>CH<sub>i</sub>CH<sub>i</sub>Si -(OCH<sub>i</sub>)<sub>i</sub> H<sub>i</sub>N-CONH-CH<sub>i</sub>CH<sub>i</sub>CH<sub>i</sub>: Si -(OC<sub>i</sub>H<sub>i</sub>)<sub>i</sub>

CH=CH81(0CJI,),

ピニルトリス( β メトキ シエトキシ) ツラン

CH,

CH,=CHCOUC,Hasi(UCII,)

β-(3,4エポキシシクロヘキシル)エテルトリメトキシ

OS-chrai (och):

ァーグリシドキシブロピルトリメトキシシラン

CH'-CHCH'OC'H'81 (OCH')

HNCHSI (OCH,),

r - メルカプトプロピルトリメトキシシラン H8 C,H<sub>a</sub>Si (OCH<sub>a</sub>)<sub>h</sub>

ァーアミノブロビルトリエトキシシラン

N - β - (ブミノエチル) - ァ - アミノブロビルトリ

メトサシシラン

H'MC'H'MHC'H'?!(OC'H')' エーウトイトスロ ペット ルエトキッション H'MC'H'WHC'H'R'!

特開昭59-53856(4)

N - β - (アミノエチル) - r - アミノブロピル メチルジメトキシシラン

CH, N,NC,H,NHC,H,Si(OCH,),

イソプロピルトリイソステアロイルチタネ--ト

$$CH_{s} = CH - 0 - Ti \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 - C - C_{17}H_{50} \end{array} \right\}_{s}$$

イソプロピルトリドデシルベンゼンスルホニルチタネート

イソ プロピルトリス ( ジオクチルパイロホスフエート ) チタネー!

$$CH_{s} = CH_{s} + O - Ti = \begin{cases} O & O \\ O - P - O - P - (O - CH_{1T})_{s} \\ OH & OH \end{cases}$$

$$\left(CII_{s}-CH-O\right)_{s}Ti\left\{P-(O-C_{s}II_{s},)_{s}OH\right\}_{s}$$

とれて処理剤の溶液を少しずつ加えて処理する こらができる。また、気相中で、シリカ微粉末 に処理剤もしくはその器液を気化して吹きつけ るなどの方法がある。

処理剤は、正帯電性装所処理剤を処理してから新めて嫌水化装面処理剤を処理しても良いし、 適当な剤合で調装面処理剤を混合して同時に処 理しても良い。また、数種の処理剤を用いても 良い。

本 勢明 に 用いる 親 水 性 負 帯 観 性 シリカ 厳 初 末 として は、 一 般 的 な も の が 用 い ら れ る が、 例 え ば、 ア エ ロ ジ ル # 1 3 0, # 2 0 0, # 3 0 0, # 3 8 0 (日 本 ア ェ ロ ジ ル 社 ) を 用 い る こ と が で き る。

本発明では、アニオン性重合性単低体を同時 に用いても良い。

本発明に用いられるアニオン性電合性単量体としては次のようなものがある。 2ーアクリルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸、Nーメチロールアクリルアミド、メタクリル酸、アクリル酸、メタクリル酸、フ

テトラオクチルピス (ジトリデンルホスファイト) チタネート

$$(C_{i}U_{i\tau} - O_{j_{i}} - T) \cdot \left\{ P - (O - C_{i\tau}U_{i\tau})_{i} \cdot OH \right\}_{i}$$

テトラ(2,2ージアリルオキシメチルートープチル) ビス(ジートリデシル)ホスフアイトチタネート

ビス(ジオクチルバイロホスフエート)エチレンチタネート

$$\begin{array}{c} CH_{r}-O \\ I \\ CH_{r}-O \end{array} \rangle T^{\dagger} \begin{bmatrix} O & O \\ -P \\ O-P \\ OH \end{bmatrix} = \left(O-C_{r}H_{r}\right)_{r}$$

シリカ微粉末の処理方法としては、一般的方法で良い。例えばシリカ微粉末を選押しておき、

ル、メタクリル催ー2 - ヒドロキシブロビル、 メタクリル酸グリシジル、ポリプロピレングリ コールモノメタクリレート、ポリエチレングリ コールモノメタクリレート、メタクリル値テト ラヒドロフルフリル、アシッドホスーオキンエ テルメタクリレート、がある。

但し、これらの物質は取合性単層体対子中に 共存することが必要を条件であり、その放に水 常性有機アミン類は使用することができない。 しかしイオン性 取合性単層体は水溶性であつて も 取合の 進行にともない共 旅合することにより 雇合体 粒子の一部となり水相に存在することが ない。

本務明において用いられる病当な分散機は、例えば、いずれか済当を安定化剤、例えばポリビニルアルコール、セラチン、メチルセルローズ、メチルハイドロブロビルセルローズ、エチルセルローズ、カルボキシメチルセルローズのナトリウム塩、ボリアクリル検むよびそれらの塩、デンプン、ガムアルギン根塩、ポイン、カ

ゼイン、リン検三カルシウム、タルク、硫酸バリウム、ペントナイト、水酸化アルミニウム、水酸化解 2 鉄、水酸化チタン、水酸化トリウム等を水性相に包含させて使用できる。この安定化剤は連続相中で安定化する量、好ましくは約0.1~10 重量 % の範囲内である。

キサイド、ラウロイルパーオキサイド等を使用 してモノマーの頂合を行わせることができる。・一般的にはモノマーの貫服の約0.5~5%の開始剤で十分である。

重合温度は通常50℃~120℃であるが、 低温の方が均一な塩合が行なわれるようになる。

モノマーとしては本発明において、トナーの 環合体粒子を製るための取合性単操体の具体例 としては、αーβ不飽和単版体としては、例えれ はスチレン、ローメチルスチレン、mーメチル スチレン、ローメチルステレン、ローエチルス チレン、2.4ージメチルステナレン、ルテート ナレン、アートリートーン、ルステレン、ルステレン、ルステレン、ルステレン、カートーン、ルステレン、ルステートーン、ルステンルステレン、スチレン、アートーン、アートーン、アートーン、アーフェールステレン、スチレン、スチレン、スチレンとは 群のステレンとはないかの の中でもステレンは本発の対象も好ましい。 ホン酸ナトリウム、オルトーカルボキシベンビ ンーアソージメチルアニリン、 2,2、 5,5 ーデ トラメチルートリフエニルメタンー 4,4 ージア ブービスーターナフトールージスルボン酸ナト リウム、その他を挙げることができる。

又、水に易俗性のモノマーは水中で乳化取合を同時にかとし、できた雕御頂合物を小さな乳化蛋合粒子で汚すので水解性の類止削、例えば金属填寄を加えて水相での乳化蛋合を助ぐとともよい。又、媒体の粘腱をまして粒子の合一を防ぐために、水にグリセリン、グリニールなどを添加することもよい。又、易称性モノマーの水への裕解底減少のためにNaCe、KCe、Na,SO,などの環境を用いることも可能である。

重合開始剤としてはいずれか適当な重合開始剤、例えばアグピスインプチロニトリル(AIBN)、ペンプイルバーオギサイド、メチルエチルケトンパーオギサイド、イソプロピルバーオギシカーボネート、ギュメンハイドロバーオギサイド、2.4ーシクロリルペンブイルバーオ

ピニル系単版体としては、例えばエチレン、プ ロビレン、プチレン、イソプチレンなどのエチ レン不原和モノオレフイン類;塩化ビニル、塩 化ビニリテン、臭化ビニル、非化ビニルなどの ハロゲン化ビニル類(酢酸ビニル、プロピオン 酸ビニル、ペンゾエ酸ビニル、筋酸ビニルなど のピニルエステル類、アクリル使メデル、アク リル酸エチル、アクリル酸ロープチル、アクリ ル酸イソプチル、アクリル酸プロピル、アクリ ル酸=一オクチル、アクリル酸ドブシル、アク リル酸2一エチルヘキシル、アクリル酸ステア リル、アクリル酸と一クロルエチル、アクリル 限フエニル、αークロルアクリル酸メチル、メ タクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタ クリル嬢プロピル、メタクリル値の一プチル、 メタクリル酸イソプチル、メタクリル使用ーオ クチル、メタクリル酸ドデシル、メタクリル酸 - 2 - エチルヘキシル、メタクリル酸ステナリ ル、メタクリル酸フエニル、メタクリル酸ジメ チルアミノエチル、メタクリル酸ジエチルアミ

特徵昭59-53856(6)

ノエチルなどのαーメチレン脂肪族モノカルボン機エステル類: アクリロニトリル、メタクリロニトリル、アクリル取除 はは : ピニルメチルエーテル、ピニルエチルエーテルがは : ピニルエテルが : ピニルエーテルが : ピニルエーテルが : アルエーテルが : アルエーテルが : アルケトン、 ビニル などのピニルカルパリドル Nーピニルインドール、 Nーピニルインドール、 Nーピニルインドール で : できる o Nーピニル化 合物 : ピニルナフタリン類などを挙げることができる。

本発明に係る重合体は重合に際して契備剤を存在させて混合し架構用をしては主に 職合性の はっていました はった で で で で で で で で で で が で が で か い か と い で で で で か い が な が で が い の た は エ チ レングリコール ジメタクリレート、 ジェチレングリコールメタクリレート、

かかる架構剤の単量体への磁加量 0.005~ 20度量が、好きしくは 0.1~5 貫長がの範囲 が選ばれる。この磁加量が多十ぎると不前限と なりトナーとして定着性が失われやすくなる。 また少なすぎるとトナーの特性である(くなななななななななが) 保存性、耐摩耗性等の特性が付与しにかくて発 特に熱ロール定着方式の複写機等にかいそのおり により置合体の分子量分布の拡大が定義的 により定着の分子量分布の拡大が定義的 により定着のではより定着時のよっ としてを セント現像を助止するという作用効果を セント現像を助止するという作用効果を

リエチレングリコールメタクリレート、トリメ ブロールプロパントリアクリレート、ナリルメ メクリレート、リープチルアミノエチルメタク リレート、テトラエチレングリコールジメタク リレート、1.3ープタンジオールジメネクリン ートなどの如きジエチレン性カルボン放エステ ル、 N.N ージビニルアニリン、 ジビニルエーテ ル、ジビニルスルフイド、ジビニルスルホンな どの全てのジビニル化合物お1ぴ3以上のビニ ル据を持つ化合物等が単独または混合物として 退ばれる。さらにすた、エチレングリコール、 トリエテレングリコール、 1,2 -- ブロビレング リコール、1.3ープロピレングリコール、1.4 ープタンジオール、ネオペンチルグリコール、 1. 4ープテンジオール、 1, 4ーピス(ヒドロキ シメチル)シクロヘキサン、ピスフエノールA、 水業振加ピスフエノールA。ポリオキシエチレ ン化ビスフエノールA、ポリオキシブロビレン 化ピスフェノール人などの二値のアルコール額 : マレイン版、フマール酸、ノサコニン酸、シ

くくたる。

トナーに用いられる辞色剤としては、一般に 知られている敦顔付を用いることができる。さ らにカーポンプラック、磁性体も用いることが できる。特に磁性体としてはマグネタイトが好 ましく、数質処理したものも良い。

焼する。

#### (実施,例1)

1	スチレン	20	0	9	
	<b>疎水性正帯電性シリカ微粉末</b> アゾビスイソプチロニトリル		2	7	
	アゾビスイソプチロニトリル		4	9	
	Lionee Beue KL	1	0	9	
1	(東洋インキ社製)				

を「Kホモミキサー(特殊工業的製)の加き高 剪断力混合英選を備えた容器の中で約10分間 一様に混合した。 減水性正帯減性シリカ数粉末 はシリカ数粉末を

HINCHICHICHIST (OCH.),

で処理して得られたものである。その間、温度 は約55℃に昇温した。この時間で上記頗料は スチレンモノマー中に均一に分散した。

2 9 の アエロジル # 3 0 0 (日本 アエロジル社製) 微粉 末 を 6 0 0 9 の 水 化 上 配 T K ホモミ 中

を突旋例1と同様の操作で脳間度合した。

破,水性正常配性シリカ級粉末はシリカ酸粉末 を

$$H_1N = CONH = CH_2CH_2CH_2-9i = (OC_2H_2)_2$$

で処理して得られたものである。又、現水性負荷健性シリカ技物末には、アエロジルチ20'0(日本アエロジル社製)を用いた。水洗、炉温乾燥した結果、個数平均径9.5 年、個数分布で6.3 5 年以下19%、体積分布で20.2 年以上3%(コールターカウンター、100 17パーチャー使用)を得た。

サーで分散し、70℃に促つた果に、で K ホモミ キサーの機律下に 上記スラリーを投入し、4000 rpin で 3 0 分間機能した。 そののちとの 反応混合系をベドル 列機律で保神し、 派合を完 納させた。 水洗、 沪過乾燥し、 胸数 平均径 10.2 a、 個数分布で 6 3 5 4以下 2 1 %、 体積分布で、 2 0.2 μ以上 3 %(コールターカウンター、100 μ アパーチャー使用)を 得た。

とのトナーを 200/300の飲物キャリアと10 省で混合、プロウオフ法で、トリポを砂定した 結果、 - 5.6 nc/9 を得た。 さらに、このトナー - を二成分現像剤とし、 NP-5000 で現像し たところ良好な画像を得ることができた。

#### 〔奥施例2〕

#### 〔寒尬例3〕

	ステレン	1807
	線水性圧骨W性シリカ微粉末 ロープチルメタクリレート 過酸化ペンンイル	2 9
	nープチルメタクリレート	2 9 9
	過酸化ペンソイル	3 9
1	しし270(チタン丁華料)	1009

を実施例」と同様の操作で態捌取合した。

w水性正帯覚性シリカ微粉末はシリカ微粉末

H<sub>i</sub>nchichichisi (och),

で処理したものであり、分散報中に含有させた 親水性負帯 選性シリカ 散粉米は アエロジル +200(日本アエロジル社製) である。水洗、 沪強、乾燥した結果、 個数平均減 8.9 n、 個数 分作で、 6.3 5 n 以下 2 1 %、 体積分布で、 20.2 n 以上 2 % (コールターカウンター、ア パーチャー100ヵ便用)を得た。

このトナーを 200/300 鉄粉キャリアと 1 0 % で混合プロウォフ法で制定した結果 - 5.5 μc/8 を付た。 さらにこのトナーを NP-200 Jによつて規律したところ、良好を両値を得ることができた。

出願人 キャノン株式会社 代理人 丸 島 儀 - 高級 - 東京学 東京学 手 统 補 正 胃(自発)

照和58年11月20日

特許庁長官 若杉和 夫 闘

1. 事件の表示

昭和57年 特 許 願 第164574号

1. 発明の名称

トナーの製造方法

3. 補正をする者

4. 代理人

居 所 〒146 東京都大田区下丸子3-30-2 キャノン株式会社内 (電話758-2111)

氏名 (6937) 弁理士 丸 島 俄



5. 補正の対象

明細当

6. 補正の内容

明細瘤全文を別紙のとおり補正する。

明 和 身

1. 発明の名称

トナーの製造方法

2. 特許請求の範囲

一球水性正常電料シリカ微粉末と合成樹脂の層体 と重合開始剤とを含有するトナー材料を 規水性 負帯電性シリカ散粉末を含有し、前別の量体とほ とんど相違しない分散媒中に分散させて懇遇重合 する工程を有するトナーの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

未発明は、静電荷像等を現像するためのトナー とその製造方法に関する。

従来、トナーは一般に無可塑性樹脂中に有色 類、その他移加剤を存散器合し、均一に分散した 後、冷却して、微粉砕装置、分級機により、所質 の粒径を有するトナーを製造してきた。

この製造店はかなり優れたトナーを製造し得るが、トナー川材料の選択範囲にある種の制限がある。

ナなわち、粉砕万法を用いて得られるトナー

#### 特期昭59-53856(9)

は、初併されやすくするために、その材料がある 程度監性をもっていなくてはならない。しかし、 あまりにも監性の高いものは、散初化され過ぎて しまい、適別な被度分布のトナーを得るために散 物をカットしなくてはならず、そのためコスト アップにつながる。また、復写機の現像器の中 で、ぎらに散効化されてしまう場合もある。ま た、独定存性を改育するために低融点の材料を用 いたり、形力定用性の材料を用いた場合、粉砕装 現、あるいは分級装置の中で融資現象を生じ、連 総生産できない場合が生する。

トナーの他の必要条件は、現像に適した稼留作 電特性を付すること、優れた像を財成すること、 放りして性能の変化がなく、数関(プロッキング など)しないこと、適当な効あるいは形定羽特性 を付すること、燃光体表面などを汚染しないこ と などがあげられる。

想得低介によって得られるが電荷を現像用トナーは、 の確決の欠点を克服したものである。 すなわち、 のほじ騒をまるで含まないために 随性は

化には分散剤の選択と攪拌条件が爪製である。低 遊標作では火きな粒子しか得られず、一方高遊院 捨ては小さな時下が得られるが、空気の混人によ る原介度の低下及び飛介収率の低下が認められ る。また、このような高速硬件においても低介の 進行にともなって取合体の粘度がしだいに増し て、粒子の粘着し弱い重合中期には粒子の合いを 助ぐことができず火きな粒子となる。このような 介→を助ぐために NaCl. Nap SO。等の世解質を 加えて界面張力を増す方法、グリコール、グリセ リンダを加えて分散媒の粘度を関す力抗学が採ら れているが、1次的には30m以下の粒子を得る のは困難であった。つまり、トナーとして満足す る技術、すなわち関数平均代10m~20m化の 数顔な粒子を得ることはむずかしい。それは、紡 間、介・も助ぐ方状が充分ではないからである。 そこで、所介性単導体と無機質分散剤との組み合 わせにおいて、カチオン性原合性性整体又は難水 招性有機アミン化合物の添加により重合性限量体 対手の界面がカチオンに、又は、アニオン性重合

必要でなく、球形で放動性に優れ、そのため際無常地が均ってある。さらに重合を適当にコンド ロールすること あるいは実情がなどを使うこと によって顕著特性の優れたトナーを得ることができる。

しかしながら、介一のない安定に懸濁した系で 重合を行うこと、また、重合によって均一な技様 分布を有する数細な重合体数子を得ることは、技 機的にむずかしい。そこで重合性単様体系を水中 で懸濁重合するに関し、重合の進行にともない重 合体技予の合いを助ぐために懸濁安定例を使用する。

一般に安定間として用いられているものは、水 対性高分子と難溶性の微粉次状の無機化合物に大 消され、前者にはゼラチン、澱粉、ポリビニルア ルコール等があり、後者にはBaSO。、CoSO。のご 3aCOs 、MaCOs 、Cos (POs) 、、CoCOs のご とき無溶性塩類、タルク、粘土、纤酸、濃盛上の ごとき、無機高分イ、金属酸化物の粉末がある。 熟得角をおいて、粒子の大きさ、垂合の安定

性単量体の疑知によりアニオンに指揮している。 ・月無機繋外数削は配合性単量体対子と反対の併 惟を打し、このため、低合性単量体対子の表面を イオン的な強調な結合により完全に均一に被復し て合一を助ぎ、個数平均性が10~20m枚の数 切子を得る方法が傷塞されている。

しかしながら、カチオン性 単純体や難水解性 有機アミン化合物は - 若下水に溶解するため、 技子が充分 安定に なるとは 育えない。そのため、 アニオン性の無機分散 前を充分にひきつけることができず、 ゆえに 精度 分 和も 充分 致いとは 音えずまた、 非電性にも若干問題がある。

そこで本発明の目的は、かかる整海平介による トナーにおいてかかる欠点を解決したトナーの製 造力法を提供するものである。

すなわち本発明は、介格地性の新規なる砂地科 便規作用トナーの製造力法を提供するものである。

さらの水類明は、被波分布がせまく、適当な粒 揺をもつトナーの製造力法を提供するものであ

..

ъ.

さらに木苑明は、旋動性が及く、両像性のすぐ れた前道荷伽贝伽用トナーの製造方法を提供する りのである.

その特徴とするところは、確水性正常電性シリ り間初末と合成樹脂単量体と低合開始剤とを含有 するトナー材料を、現水性負荷電性シリカ散粉末 を含有し、前配爪単体とほとんど相溶しない分散 候中に分散させて態獨原介する『程を有するト ナーの製造力法にある。

すなわち、磯水性正併電性シリカ微粉束は、単 は体系中に分散させると容易に分散し、分散媒中 にかかる単統体系を懸濁しても、まったく分散媒 中には川てこない。そこで、かかる分散製中に盟 水性負荷性性シリカ微粉末を分散させておくと、 懸褐柱「昇面の碳水性正都能性シリカ散粉末と、 分散媒中の規水性負荷電性シリカ数粉末が防電気 的引力により結合し、態素粒子表面に観水性負荷 心性シリカ数粉末が強固に均一に被糧する。その ため態例枝子の合一が動げられ、枝皮分布のせま

散顔な枝子が容易に得られる。 このようにして付られたトナーは流動性が良

你でが均って、戦像性も良好である。

単量体系に合打する確水性正常電性シリカ散制 夫は単量体100重量部に対して50個以下が引 ましく、10~0.1 重複組がより好ましい。又、 分散媒中に含有する親末性負債症性シリカ数粉末 位,型聚体100亚基础に対して10亚基础以下 が打ましく、5~0.1 直及継がより打ましい。

**木売明に用いられるシリカ微粉末は一般的女**派 你心性我而処理例と碳水化表面処理例を用いるこ とができる。山市電性表面処理剤として、例え ・殷武又田SiYnで裏わされるものがあ る。ここで又はアルコキシ鳥またほクロル瓜子。 m;1又は2又は3。Yは1級~3級アミノ从を 付する炭化水素店。 n:3又は2叉はl。 具体的 には次のようなものがある。

硫水化表面処理剤として、シラン系カップリング剤. チタン系カップリング削などがあり、具体的には次の ようなものがある。 アークロロプロピルトリメトキシシラン ClC3HeSi(OCH3)3

> ビニルトリクロルシラン CH2=CHSICQ3

ビニルトリエトキシシラン

CH2=CHSI(OC2H5)3

ピニルトリス( βメトキシエトキシ )シラン

сн<sub>2</sub>=снсоос<sub>3</sub>н<sub>6</sub> s i ( осн<sub>3</sub> )<sub>3</sub>

B~( 1.4 エポキシックロヘキシル )エデルトリメトキツシラン

C2H4SI(OCH3)3

グリシドキシプロピルトリストキシシラン -CHCH2OC3H6S1(OCH3)3

アーメルカプトプロピルトリメトキシシラン HSC3H6S1(OCH3)3

HSC10COCH1CH2NHCH2CH2NHCH2CH2CH2Si (OCH3) 3 HSC2OCOCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH. CH2CH2SI (OCH3) 3 HINCHICHICHICHICHICHICHICHIS HSC20COCH2CH2NHCH2CH2SI (OCH3) 3 H2NCH2CH2NHCH2CH2CH2Si (OCH3) 3 HIN-CHICHICHISI (OCHICHI) H2NCH2CH2CH2Si (OCH3)

H2N-CH2CH2NHCH2CH2CH2Si- (OCH3) 2

H2N-CONH-CH2CH2CH2-61- (OC2H5) 3

r;

æ

÷

ポリアミノアルキストリアルコキシシテンなどが替

CeHSNHCH2CH2CH2SI (OCH3)

NH 2 C 6 H 4 Si (O C H 3) 3

1 種または 2 種以上の語合系で用いてもよ

ij

ij

ゼ ø 二世 \$ ヘナサメチルジシラザン

ィソプロピルトリイソステアロイルチタネート

ィソプロピルトリドデシルペンゼンスルホニルチタネート

イソプロピルトリス( ジオクチルパイロホスフェート )チタネート

テトライソプロピルビス( ジオクチルホスファイト )チタネート

$$\left(CH_{3}-CH\cdot O\right)_{4}Ti\left(P-(O-C_{6}H_{17})_{2}OH\right)_{2}$$

テトラオクチルビス( ジトリデシルホスファイト )チタネート

テトラ(2,2-ジアリルオキシメチル・1・ブチル)

ピス(ジトリデシル )ホスファイトチクネート

$$\begin{pmatrix} (CH_2 - O - CH_2 - EH = CH_2)_2 \\ C - CH_2 - O - \cdots - CH_2 - CH_2 \end{pmatrix} - Ti \cdot \begin{pmatrix} P - (O - C_{12}H_{21})_2 OH \end{pmatrix}_2$$

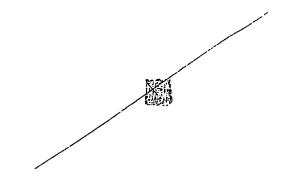
ビス( ジェクチルパイロホスフェー・)オキシアセテートチタネート

$$\begin{array}{c}
O = C & \longrightarrow & O \\
C H_{2} - O & \longrightarrow & O \\
O & O & O \\
O & O & O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O & O \\
O - C & B & H_{17} & D_{2} \\
O & O & O
\end{array}$$

ピス( ジォクチルパイロホスフェート )エチレンチタネート

$$CH_{2} - O > Ti - O - P - (O - C_8 H_{17})_2$$



シリカ微粉末の処理方法としては、一般的方法で良い。例えばシリカ微粉末を攪拌しておき、これに処理剤の溶液を少しずつ加えて処理することができる。また、気相中で、シリカ微粉末に処理削もしくはその溶液を気化して吹きつけるなどの方法がある。

処理制は、正价電性表面処理剂を処理してから 改めて硬水化表面処理剂を処理しても良いし、適 当な割合で因表面処理剂を混合して何時に処理し ても良い。また、数種の処理剤を用いても良い。

本発明に用いる規水性負荷単性シリカ散粉末としては、一般的なものが用いられるが、例えば、フェロジル#130、#200、#300、#380(日本アエロジル月)を用いることができる。

介成 樹脂甲 星体としてほ、次のようなものが水 発明に 週期 川来る。

ン、3、4-ジクロロスチレン、p-エチルスチ ン、2、4~ジメチルスチッン、p-n-ブチ ルスチレン、p‐tert‐ブチルスチレン、p‐ n - ヘキシルスチレン、 p - n - オクチルスチレ ン・p-n-ィニルスチレン、p-n-デッルス チィン、P-n-ドデンルスチレン、下のスチレ ンおよびもの誘導体;エチレン、プロピレン、プ チレン、イソプチレンなどのエチャン不服和モノ オレフィン類:塩化ビニル、塩化ビニリデン、臭 化ビニル、淋化ビニルなどのハログン代ビニル が:酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ペンジェ 酸ビニルなどのビニルエステル紙:メタクシル階 ノチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロ ピル、メタクリル船の一プチル、メタクリル船イ ソプチル メタクリル酸 α - オクチル - メタクリ ル酸ドデシル、メククリル酸-2-エチルペキン メタクリル酸ステアリル、ビタクリル酸フェ ニル、メタクリル酸 ジメチルアミノエチル、メカ さりん酸ジエチルアミノエチルなどのローメチャ ン脂肪 族モノカルボン除エステル類:アクリル酸

持周昭59- 53856 (12)

・チル アクリル陰エチル、アクリル酸 n - ブチ ル、アクリル酸イソプチル、アクリル産プロピ ル、アクリル酸ローオクチル、アクリル顔ドテシ ル、アクリル酸2-エチルヘキシル、アクリル酸 ステアリル、アクリル酢2-クロロエチル、アク ヒル酸フェニルなどのアクリル酸エステル対;ビ ニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビ ニルイソブチルエーテルなどのビニルエーテル 類:ビニルメチルケトン、ビニルヘキジルケト ン、メチルイソプロペニルケトンなどのピニルケ トン類:N-ピニルピロール、N-ピニルカルバ ジール、N-ピニルインドール、N-ピニルピロ リドンなどのN-ビニル化合物;ビニルナフタリ ン切;アクリロニトリル、メタクリロニトリル、 アクリルアミドなどのアクリル酸もしくはメタク りル酸誘導体などがある。

水分別では、カチオン性モノマーまたは飲水浴 先月機プミン化合物を阿時に用いても良い。

カチオン州 モノマーとしては、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルア

飛介し、架構取合体としてもよい。

シビニルベンゼン、ジビニルナフタレン、ジビ ニもエーテル、ジビニルネルホン、ジェチレング リコールグメタクリレート、トリエチレングリ コールジメタクリレート、エチレングリコールジ ノタクリレート、ポリエチレングリコールジェタ クリレート、ジェチレングリコールジアクリレー トリエチレングリコールジアクリレート、 1.3-プチレングリコールジメタクリレート、 」、6 ヘキサングリコールジメタクリレート、ネ オペンチルグリコールジメククリレート、ジブロ ピレングリコールジメタクリレート、ポリプロピ レングリコールジメタクリレート、2、2:ビス (4-ょタクリロキシジェトキシフェニル)プロ パン、2.2.ビス(4-アクリロキシジェ)キ シフェニル) プロパン、トリメチロールプロパン トリメタクリレート、トリメチロールプロペント リアクリレート、テトラメチロールメタンテトラ アクリレート ジブロムネオペンチルグリコール ジメタクリレート フタル酸アリル、1,2-プ

クリンート、Nービニルカルパブール、ビニルピ リジン、2 - ピニルイミダブール、ジェチルアミ ノエチルメククリレート、ジェチルアミノエチ レ アクリレート、Nーロープトキシアクリルアミド 等、その分子内に対象は「を含むモノマーがあげ られる。

サ末命性有機アミン化介物としては、次のようなものが未発明に適用出来る。

ヘプチルアミン、オクチルアミン、トデシルアミン、ジプロピルアミン、ジインプロピルアミン、ジアミルアミン、ジドデシルアミン、トリプロピルアミン、アミン、アニリン、カーテトラデシルジメチルアミン、アニリン、メチルアニリン、トリペンジルアミン、ダフエニルアミン、作がある。

これらイオン性モノマーは、共取合することにより単合体の一部となって、分散螺に作在するシリカとイオン的に結合し、特(を安定化せしめる。

取介に際して、次のような実権関を存介させて

ロピレングリコール、1、3 - ブタンジオールなど、一般の実情間を選出用いることができる。

これら製機剤は、使用最が多いと定名性が劣ることとなる。また使用最が少ないとトナーとして必要な耐ブロッキング性、耐久性などの作異が悪くなり、熟ロール定名において、トナーの・間が低に発生をは固在しないでローラーが順に付着し、次の紙に転移するというオフセット現象を関のできにくくなる。故に、これら製機関の使用ができにくくなる。故に、これら製機関の使用ができにくくなる。故に、これら製機関の使用ができにくくなる。故に、これら製機関の使用ができにくくなる。故に、これの製機関のできにくなる。故に、これの製機関のできにくなる。故に、これの製機関のできたくなる。故に、これの意味の、のが良い。

取合明的 間としてはいずれか選当な取合開前 別、例えばアプピスイソプチロニトリル(AIBN)、 ペンプイルパーオキサイド、メチルエチルケトン パーオキサイド、インプロピルパーオキシカーボ オート、キュメンハイドロパーオキサイド、ラウロ イージクロロベンノイルパーオキリイド、ラウ の イルパーオキサイド 筆を使用してモノマーの 取合 を行なわせることができる。一般的にはモノマー

#### 特閲昭59-53856 (13)

の総乗員の約 0.1~10% (より行ましくは 0.5 ~5%) の関節間で十分である。

水発明において、分放銭は、水に少量の酸、ア ルカリ、アルコール、分放安定化剤を併用しても ない。

分散交定化剤としては、例えばポリビニルアルコール、ゼラチン、メチルセルロース、メチルハハイドロブロビルセルロース、エチルセルロース、カルボキンノチルセルロースのナトリウム塩、ポリアクリル般およびそれらの塩、デンブン、ガムアルギン酸塩、ゼイン、カゼイン、リン陰三カルンウム、クルク、値階パリウム、ベントナイト、水酸化アルミニウム、水酸化筋2数、水酸化チタン、水酸化トリウム等が使用できる。

この安定化剤は避缺期中で取合性化合物を安定化する後、好ましくは系合性化合物に対して約0.1~10振影%の範囲内で削いる。

义、劇記無機分散剂の数離な分散のために、成介性化介物に対して a.001~0.1 気量%の範圍内の外面損性剤を併用することもよい。これは上記

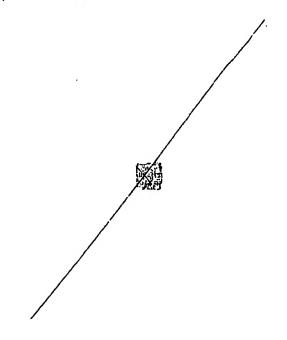
い、又、媒体の粘上をまして粒子の合一を切ぐために 水にグリセリン、グリコールなどを添加することもよい。又、島帝性モノマーの水への疳解度酸少のために NaCl, Nez SO4 などの塩気を用いることも可能である。

ト・ーに用いられる身色初としては、一般に知られている染顔料を用いることができる。 さらにカーパンブラック、磁性体も用いることができる。 特に磁性体としてはマグネタイトが舒まして、表面処理したものも良い。

懸獨方法は、最合開始別、単層体、及び添加別を均一に溶解、又は、分散せしめた単層体系を、 懸獨安定例を含有する水相すなわち連続用中に造 常の環体機又はホモミキサー、ホモジナイザ等に より分散せしめる。別ましくは単単体強調が、所 望のトナー粒子のサイズ、一般に30平以下の大 きざを有する様に理作速度、時間を開催し、その 後は分散安定剤の作用によりほごその状態が動き される様、現作を粒子の沈陽が助止される程度に 行なえばよい。原合孤度は50円以上、一般的に 分散安定化剤の原期の作用を促進するためのもの であり、もの具体例としては、ドテンルベンゼン スルホン酸ナトリウム、テトラデジル酸酸ナトリ ウム、ペンクデシル磁樹ナトリウム、オクテル磁 産ナトリウム、アリルーアルキルーポリエ・テル スルホン勝りトリウム、オレイン酸ナトリウム、 ラウリン酸ナトリウム、カブリン酸ナトリウム、 カプリル酸ナトリウェ、カプロン酸ナトッウム、 ステアリン酸カリウム、オレイン酸カルシウム、 3、3ージスルホンジフエニル展集-4、4-ジ アゾービスーアミノー8ーナフトールー6ースル ホン酸ナトリウム、オルトーカルボキシベンド ンーアゾージメチルアニリン、2,2,5,5~ テトラメチルート 1フエニルメタン・4、4~ジ アゾービス・B・ナフトール・ジスルホン酸ナト リウム、その餡をやけることができる。

又、水に易溶性のモノマーは水中で乳化頂合を 同時におこし、できた懸荷取合物を小さな乳化原 合材子で摂すので水溶性の原合熱止剤、例えば会 歴典等を加えて水和での乳化聚合を助ぐごともよ

は70~90℃の国際に設定して頂介を行なう。 反応,終了後、生成したトナー執行を沈か、建造、 デカンテーション、遠心等の如き適当な方法によ り回収し、乾燥する。



#### 

スチレン	200 g
砕水性正荷電性シリカ微粉末	2 g
アゾビスイソプチロニトリル	4 g
Liones Dive KL	1 D g
( ITT ACC A SA AL BE S	

(東洋インキ社製)

をTXホモミキサー(存扱工業(株) 製)の如き高野所力混合装置を備えた容器の中で約10分間ー機に混合した。 映水性正常電性シリカ競粉末はシリカ競粉末を

H2NCH2CH2CH2Si(OCH2)3

٤

$$\begin{array}{c}
CH_{3} & O \\
CH_{3} & CH - O - T_{1} + O - C - C_{3}, H_{34}
\end{array}$$

で処理して扱られたものである。その間、褒定は 約55℃に外限した。この時間で上記顔料はスチ レンモノマー中に均一に分散した。

2 g の アエロジル + 300 ( 日本アエロジル社製) 微粉末を 600 g の 水に上配 T K ホモミキサーで分 散し、70℃に保つた系に、T K ホモミキサーの

 $H_2 H - CONH - CH_2 CH_2 CH_2 - Si - (OC_2 H_5)_8$ 

$$\begin{array}{c} CH_{2} \\ CH_{3} - CH - O - Ts & \begin{cases} O \\ II \\ O - S \\ II \\ O \end{cases} \\ C_{13} H_{25} \end{array}$$

で処理して得られたものである。又、銀水性負荷 限性シリカ税粉末には、アエロジル+200(日本 アエロジル社製)を用いた。水洗、加減乾燥した 約果、例数平均径9.5μ、例数分布で 6.35μ以下 19%、体積分布で 20.2μ以上3%(コールター カウンター、100μアパーティー使用)を得た。

このトナーを 200/300 鉄粉キャリアと 1 0 乡で 33 合プロウォフ 法によりトリ がを 制定した 特保 - 6.2 pc/g を 役た。 さらに このトナーを 二成分現 使 剤 とし、 NP-5090 で 33 像 した ところ 良好な 両 侠を 得ることができた。

#### ( 京旅倒る)

スチレン	1 B O g
確水性正帯気性シリカ微粉末	2 в
nープチルメタクリレート	2 U g
過費化ペンソイル	X

飛枠下に上配スラリーを投入し、4000 rpmで30分間振枠した。そののちとの反応配合系をパドル 刃振枠で操枠し、乗合を完結させた。 水洗、 炉温 乾燥し、 偶数平均径 19.2 m、 偶数分布で 6.35 m 以下 2 1 m、 体積分布で、 20.2 m 以上 3 m(コールターカウンター、 100 m アパーチィー使用) を得た。

このトナーを 200/300 の飲粉キャリアと10%で混合、プロウオフ法で、トリポを确定した結果、-5.6pc/g を初た。さらに、このトナーを二成分現象剤とし、NP-5000で現象したところ良好な面像を得るととができた。

#### ( 爽飾例 2 )

スチレン 200g 疎水性正帯電性シリカ微粉末 1 g 2-2-アゾビス- (2,4-ジメブルパレロニトリル) 4 g Padiogen Efue L-7040 15 g (BASF社製)

を実施例1と同様の操作で懸樹薫合した。 疎水性正帯電性シリカ類粉末はシリカ微粉末を

BL-270 (チタン工祭製) 100g を実施例1と同様の操作で懸例重合した。 疎水性正帯電性シリカ微粉末はシリカ微粉末を H<sub>2</sub>NCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>S<sub>1</sub>(OCH<sub>2</sub>),

$$\begin{array}{c} CH_{3} & CH_{3$$

で処理したものであり、分放数中に含有させた親 水性負帯気味シリカ微粉末はアエロジル+200 (日本アエロジル社製)である。水洗、戸海、乾 焼した結果、偶数平均採8.9月、翻数分布で、 6.35月以下21%、体積分布で、20.2月以上2 ダ(コールターカウンター、アバーチャー100月 使用)を得た。

とのトナーを 200/300 鉄 物キャリアと 1 0 € で 混合プロウォフ 法で 開定 した 結果 -5 .5 p c/g を 待た。 さらにとのトナーを NP-200J によつて 現像したところ、良好な 両像を 得る ことができた。